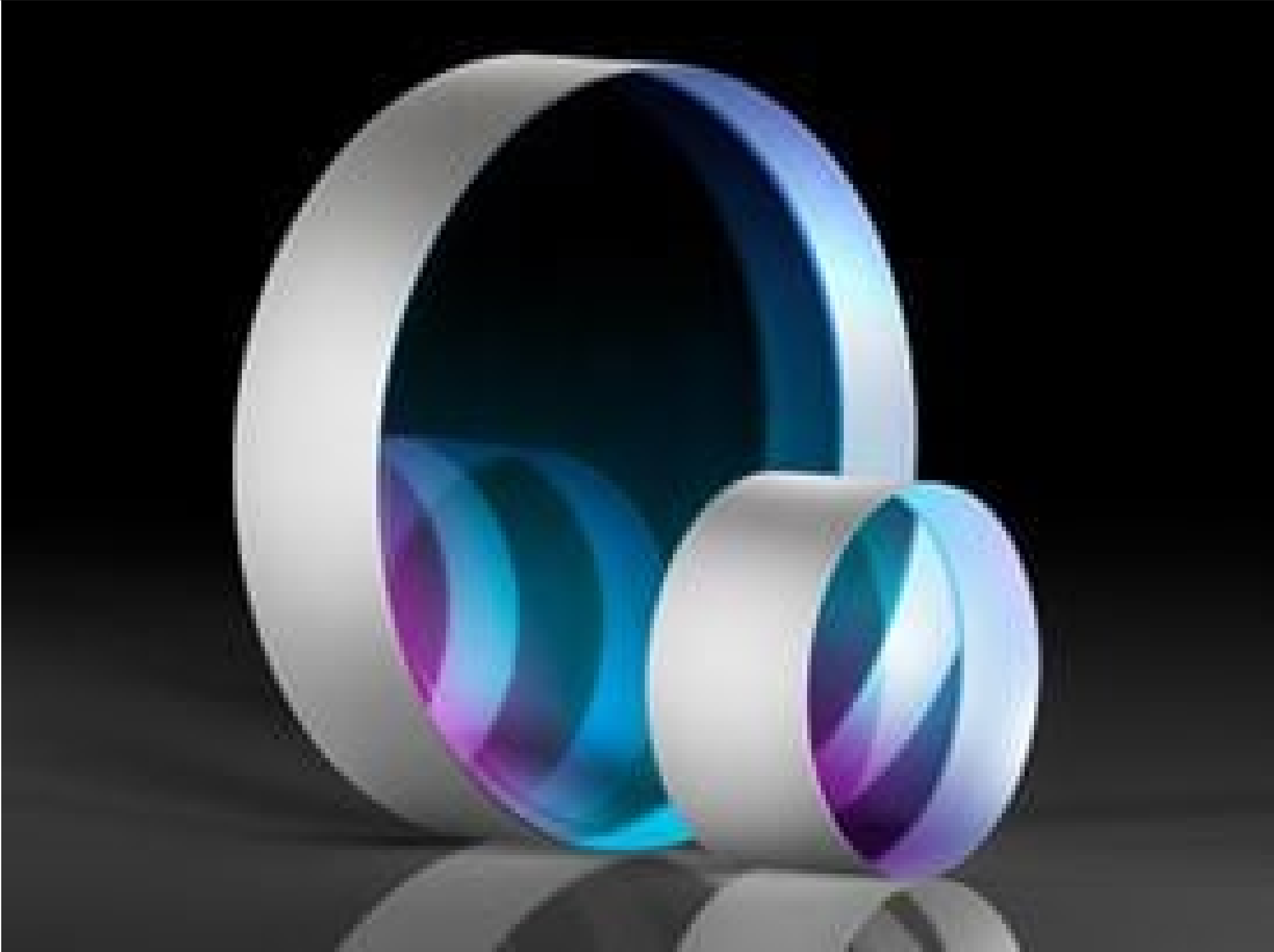


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-734

3-4 JOURS

-

1

+

 €187,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€187,00

Qté 6+

€164,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Ti:Sapphire 3rd Harmonic

Ouverture Utile (%): >80
Spécification du Traitement: R _s >98.5% @ 235 - 280nm R _p >97.5% @241 - 271nm
GDD Specification: 0 ±10fs ² @ 241 - 271nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 241 - 271
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Ultrafast (241-271nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 266
Diamètre (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.10
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Parallélisme (arcsec): <10
Damage Threshold, By Design:  0.26 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, P-polarization, 1 pulse (typical) 0.2 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, 10kHz, P-polarization, 1000 pulses (typical) 0.3 J/cm ² @ 258 nm, 1 ps FWHM, 100 Hz, P-polarization, 1000 pulses

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 205: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner